# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

# (19) [[木田松芥介 (1P) (12) 公開特許公報 (A)

# (II)等新出版公司基号 特開平8-222682

(43)公第日 平成8年(1996)8月30日

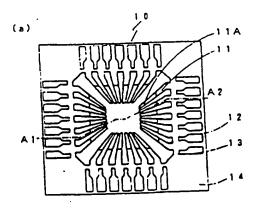
		<b>地别尼号</b>	广内整理番号	Fi		技術技术	面所
(51) IntCl.* H01L 2	23/50			HOIL	23/50	U A	<del>-</del>
;	21/60	3 1 1		21/60		3 1 1 R	
				रूप पर है। न	ह प्रकास	SHOPPING TO 12. 1	ye.;
(21) 出額番号		· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(71) 出國人	大日本「	印刷株式会社	_
(22) (山東日		平成7年(1995)2	月14日	(72) 発明者	山田 i	所依区市谷加賀町一丁月1番1 字一 新宿区市谷加賀町一丁日1番1 印刷株式会社内	
				(72)発明者	上 智 火京都		<del>. 4</del>
				(72)発明	告 佐々木 東京都		1号.
				(74)代理	人 弁理士	小西 芦类	

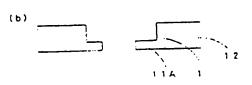
# (54) 【発明の名称】 リードフレームおよびその製造方法

#### (第)【要約】

【目的】 半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、ア センプリ工程や実装工程等の接工程にも対応できる高積 細なリードフレームを提供する。

【積成】 半導体素子をバンプを介してインサーリード 先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設し たアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電気 的に接続する、樹脂料止型半導体装置用リードフレーム であって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形で あり、其つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの 他の3面は凹状に形成されている





02/19/2003, EAST Version: 1.6%.6% 2

## 【特許請求の配理】

【請求項1】 半導体素子をパンプを介してインナーリ ード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延 設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを 電気的に接続する。樹脂封止型牛導体装置用リードフレ ームであって、インナーリード先端部は、板厚がリード フレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方 形であり、且つ、該インナーリード先端部の主面はリー ドフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリー ドの他の3面は凹状に形成されていることを特徴とする。10 リードフレーム。

[八字頂で] (単語は声声がつ) マかかしてくっキーリ **ード先端部に搭載し、インナーリートに一体となって健** 殺したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを 電気的に接続する、閉胎封止型半導体装置用リードフレ ームであって、半導体素子をパンプを介して搭載するイ ンナーリード先端部は、板厚をリードフレームの他の部 分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、前記イ ンナーリード先端部の ] 面はリードフレームの他の部分 の面に平行で、前記インナーリードの他の3面は四枚に 20 形成されていることを特位とするリードフレームをエッ チングプロセスによって作製する方法であって、少なく とも既に、

- (A) リードフレーム素材の両面に感光性レジストを塗 布する工程、
- (B) 前記サードフレーム素材に対し、一方の面は、少 なくども半導体素子をパンプを介して掲載するインサー リード先端部形成領域において平坦状に腐蝕するための パターンが形成されたパターン版にて、他方の面は、イ ンナーリード先端部形状を形成するためのパターンが形 30 成されたパターン板にて、それぞれ、感光性レジストを 露光して、所定形状の間口部を持つレジストパターンを 形成する1程。
- (C) 少なくとも、インサーリード先端部形状を形成す るための。所定形状の間目部をもつレジストパターンが 形成された面部から裏触条による第一のエッチング加工 を行い、唐極されたインサーリード先端部形成領域にお いて、所定量だけエッチング加工して止める工程、
- (D) インナーリード先端部形状を形成するためのパタ ーンが形成された面側の沼姓された部分に、耐エッチン 40 グ性のあるエッチング抵抗層を埋め込む工程。
- (王) 平川状に唐極するためのパターンが形成された面 側から、柏蝕液による第二のエッチング加工を行い貫通 させて、インサーリート先端部を形成する工程。
- (F) 上記エッチング供抗賠、レジスト股を剥離し、流 浄する工程、を含むことを特徴とするサードフレーから 製造方法

【福斯岛山田 129年】

【花葉】、柳明、梅】 仁 注水、 主体性 集星を含む さましばしま 作成しま こうしょ 不食 まげみ取り リード さいかいれ

介してインナーリード先端部に搭載するための開始対正 型半導体装置用リードフレームとその製造方法に関す る。特に、フリップチップ法により半導体素子をインナ ーリード先端部に搭載するためのリードフレームに関す

## (0002)

【従来の技術】従来より用いられている樹脂月正型の半 疎体装置(プラスチックッードフレームパッケージ) は、一般に図6(a)に示されるような構造であり、半 専体装置60は、半導体素子を42%ニッグルー鉄合金 零からなるリードフレームに搭載した後に、樹脂らっに 1の目はしては、ケーアとしてもので、生活化療学のよ の記憶パットもらに対応できる数のインナーリートもう を必要とするものである。そして、半時体業子も1を搭 載するダイバッド部も2や周囲の回路との電気的接続を 行うためのアウターリード部64、アウターリード部6 4に一体となったインナーリード部63、該インナーリ ード都63の先端部と半導体素子61の遺極バッド66 とを電気的に接続するためのワイヤ67。半時体系で6 1を封止して外界からの応力、汚染から守る樹脂らら等 からなっている。このようなリードフレームを利用した 樹脂封止型の半導体装置(プラスチックリードフレーム パッケージ)においても、電子機器の軽薄短小化の時流 と半導体素子の高集積化に任い、小型薄型化かつ電板器 子の増大化が顕著で、その結果、樹脂月正型半導体装 正、特にQFP (Quad Flat Packag e) BUTQEP (Thin Quad Flat P ackaxe)等では、リードの多ピン化が著しくなっ てきた。上記の半導体装置に用いられるリードフレーム は、繊細なものはフオトリソクラフィー技術を用いたエ ッチング加工方法により作製され、繊細でないものはブ レスによる加工方法による作製されるのが一般的であっ たが、このような生薬体装置の多ピン化に伴い、リード プレームにおいても、インサーリード部先端の微細化が 進み、繊細なものに対しては、プレスによる打ち挟き加 工によらず、リードフレーム部材の板厚がり、 2.5 m.m. 程度のものを用い、エッチング加工で対応してきた。こ のエッチング加工方法の工程について以下、図5に基つ いて簡単に述べておく。先ず、網合金もしくは4.2%エ ッケルー鉄合金からなる厚きの、25mm程度の落板 (リードフレーム素材51)を上分洗浄(図5(a)) した後、乗り口ぶ酸カリウムを感光材とした水溶性カゼ インレジスト等のフオトレジストラ2を該導板の山表面 にわっに連布する。((国5(b)) 次にで、所定のバターンが形成されたマスクを介して高い 圧水銀灯でレンスト部を発光した後、所定の現像派で該 感光性レジストを現像して(厚ち())、レンストバ ターンちょうがほし、硬酸物は、流体物理等を必要に応 もこれは、集化器、概念器のような意味を関することが 51) に吹き付け所定の寸込形状にエッチングし、貫道 させる。((羽5 (d))

次いで、レジスト膜を刺膜処理し(図5(c))、洗浄 後、所望のリードフレームを得て、エッチング加工工程 を終了する。このように、エッチング加工等によって作 製されたリードフレームは、更に、所定のエリアに銀メ ッキ等が絶される。次いで、洗浄、乾燥等の処理を経 て、インナーリード部を固定用の接着剤付きポリイミド テープにてテーピング処理したり、必要に応じて所定の 量タブ吊りパーを曲げ加工し、ダイパッド部をダウンセ 10 ットする処理を行う、しかし、エッチング加工方法にお (1774) Time(1) 200(C) 200(PM) - 短知的时间中央 の他に核鞴(面)方向にも進むため、その微細化加工に も限度があるのが一般的で、125に示すように、リード フレーム集材の両面からエッチングするため、ラインア ンドスペース形状の場合、ライン間隔の加工限度幅は、 板原の50~100%程度と言われている。ス、リード フレームの後工程等のアウターリードの強度を考えた場 合、一般的には、その板厚は約0.125mm以上必要 とされている。この為、図ラに示すようなエッチンク加 30 工方法の場合、リードフレーユの板厚を0. 15 nm ~ 0. 125mm程度まで薄くすることにより、ワイヤボ ンデイングのための平担幅が少なくとも70~80μm 必要であることより、0.165mmビッチ程度の賦組 なインナーリード部先端のエッチングによる加工を達成 してきたが、これが限度とされていた。

【0003】しかしながら、近年、樹脂料比型半線体装置は、小パッケージでは、電極端下であるインナーリードのピッチがの、165mmピッチを経て、既に0、15~0、13mmピッチまでの狭ビッチ化要求がでてきた事と、エッチング加工において、リード部材の板厚を渡した場合には、アセンブリエ程や実装工程といった後工程におけるアウターリードの確度確保が難しいという点から、単にリード部材の板厚を高くしてエッチンク加工を行う方法にも服界が出てきた。

【0004】これに対応する方法として、アウターリードの依接を確保したまま伽細化を行う方法で、インナーリード部分をパーフエッチングもしくはフレスにより薄くしてエッチング加工を行う方法が提案されている。しかし、アレスにより薄くしてエッチング加工をおこなう場合には、後工程においての補助が不足する(例えば、めっきエリアの平滑性)、ホンディング、モールデオング時のグランプに必要なインナーリードの平原性、オンガーリアの平滑性が、新聞通信が多くまる。そして、インナーリード部分をパーフエッチ、グにより高い等製造工程が投資になる。第間通信が多くまる。そして、インナーリード部分をパーフエッチ、グにより高い等製造工程が投資にある。そして、インナーリード部分をパーフェッチ、グにより高いではおり、関連を立て、インナーリードの方をパーフェッチ、グにより高いの方と、関連が下、にはおり、同様には、「一般に対応して、アウス、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様に対応して、アウスにより、同様により、同様により、同様により、同様により、同様により、同様によりにより、同様により

【0005】一方、樹脂封正型半導体装置の多端子化に 対応すべく、下記のリードフレームを用いて半導体右子 の端子部とリートプレームのインナーリード先端部とを ワイヤボンデイングする方法とは異なる、半導体素学を パンプを介して外部回路と接続するための再体上に搭載 するフリップチップ法が提案されている。この方法は、 一般には図でに示すように、セラミック材料よりなる基 板73上に配線(インナーリード)72を配し、その配 線(インナーリード)72の電極部(インナーリード先 端部)72A上に半導体素子70をパンプ71を介して 搭載するものである。しかしながら、この方法の場合。 经报期内 化人物双相对电流分析 计通用用字符的工作标 部で2Aとを出わ合わせて接続する時にパンプで1か犯 極部72Aよりズレでしまい、電気的接続がうまぐいか ないという問題点があり、このフリップチップ法によ り、リードフレームのインナーリード先端部に半導体系 子を搭載した、樹脂封止型半導体装置も考えられたが、 特に高精細なリードフレー人を用いたものは実用に至っ ていない。

#### 100061

【発明が耐決しようとする課題】このように、樹脂封止 型半確休装置の多端子化に対応でき、且つ、アセンブリ 工程や実装工程等の核工程にも対応できるリードフレー ムが求められていた。本発明は、このような状況のも と、半確体装置の多端子化に対応でき、且つ、核工程に も対応できる高精細なリードフレースを提供しようとす るものであり、、人、そのような高精細なリードフレー ムの製造力法を提供しようとするものである。

### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明のリードフレーム は、半導体素子をバンプを介してインナーリード先端部 に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウ ターリートにより半導体素子と外部回路とを電気的に投 統する、樹脂月正型半導体装置用リードフレームであっ て、インナーリート先端部は、板厚がリードフレームの 他の部分の板原よりも薄く、断面形状が略方形であり、 且つ、該インサーリード先端部の1面はリードフレーム の他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の3 面は凹むに形成されていることを特徴とするものであ - る、また、 不允明のリードフレームの製造方法は、半導 体系了をパンプを介してインナーリード先端部に搭載。 し、インリーリートに一体となって延設したアウターリ ードにより平導体系子と外部回路とを電気的に接続す る。樹脂打計型半導体装置用リードフレームであって、 平時休却子 ぎパンプ を介して 搭載するインナーリード先 常語は、展覧をリートフレームの他の部分の板厚よりも 薄く、脚面用訳が鳴方形であり、前記インナーリード先 STANDOLARS (デインロースの他の部分の面に出行し) - 1 1 つき mic (PM) ( Pi成されている 1 .... ( (主括ボールの)= (\*1 テムをエートングスいかき によって作製する方法であって、少なくとも順に、

(A)リードフレームA、材や内面に恋光性レジストをす 布する工程、(B)前記サードフレーム希材に対し、一 方の面は、少なくとも半導体素子をハンプを介して抗乱 するインナーリード先端部形成領域において平坦秩に原 触するため20パターンが形成されたパターン版にて、他 方の面は、インナーリード先端部形状を形成するための パターンが形成されたパターン版にて、それぞれ、悠光 性レジストを露光して、所定形状の閉口部を持つレジス トパターンを形成する工程、 (C) 少なくとも、インナ ーリード先端部形状を形成するための)。所定形状の間() コロカナー トラフト・バケー・コンロックスティ 正成した 円を作り による第一のエッチング加丁を行い、場合されたインナ

ーリード先端部形成領域において、所定量だけエッチン グ加工して止める工程、(D)インナーリード先端部形 状を形成するためのパターンが形成された面側の腐蝕さ れた部分に、耐エッチング性のあるエッチング抵抗層を 埋め込む工程。(E)平坦状に腐蝕するためのパターン が形成された面側から、展蝕液による第三のエッチング 加工を行い貫通させて、インナーリード先端部を形成す。 る工程、(F)上記エッチンク抵抗層、レジスト膜を利 難し、洗浄する工程、を含むことを特徴とするものであ る。尚、上記において、平坦状に現蝕するとは、リート プレーム素材の一方の面から、脳食を行う際に、腐食に よる形成面(腐煙面)を略平坦状(ベタ状)としながら 魔女することであり、平坦状に腐蝕つづけることによ り、既に形成されているインサーリード先端部形成ので めのレジストパターンが形成されている面の腐蚀部(で) 都と貫通させて、インナーリード先端部を形成する。

ーリード側にペこんだ凹状であることを意味する。 【0008】本発明のリードフレームの製造方法は、半 媒体装置の多端子化に対応したエッチングプロセスによ る加工方法でおり、第一のエッチング加工により、少な くとも、インボーリード先端部形状を形成するための。 所定形状の間口部をもつレジストパターンが形成された 面側の腐蝕されたインナーリード先端部形成領域に、イ ンナーリード 先端部の(平面的な意味での)外形形状を 実質的に形成してしまうものである。したがって、第一 のエッチング加工において、所定量だけエッチング加3. 40 して止めるとは、インナーリード先端部の外形形状を実 質的に形成できる集のエッチング加工でとめるという心 味である。そして、第一のエッチング加工により概念問 成された。インサーリート先端部形状を形成するためい パターンが形成された血腫の胎盤された部分に、樹工っ チング作のあるエッチング抵抗屈を埋め込むことによ り、第一のエッチング工程によって形成されている() サーリート等端部形制を保むべから、 チボ状に腐蝕する たけい パマー しゅ industrial months こう 「病体系)」 み第三のユード・グリエを行い、チード・デート間を

難している。尚、第一のエッチング工程において、平坦 状にぬ触するためのパターンが形成された面偶からも増 触を行い、即ちリードフレーム素材の両面から胎態を行 う、図4に示す方法の方が、インナーリート先端部形状 を形成するための。所定形状の間口部をもつレジストバ ターンが形成された面側からのみ腐蝕を行っ場合より も、エッチング加工時間は短縮され、作業上メリットが おる。

## [0009]

【作用】本発明のリードフレームは、上記のような構成 にすることにより、半時休衛子をパンプを介してインナ the state who have notice to the state of th

ドラレームにおいて、半導体装置作製の後工程にも対応 てきる、高精細なリードプレームの提供を可能としてい るものであり、結果として半導体装置の一層の多端子化 を可能としている。詳しくは、半導体案子をパンプを介 して搭載するインナーリード先端部のみをリードフレー **ム素材の板原より落くしてしていることにより、リード** プレーム全体の強度を、全体がリードプレーム素材の板 厚の場合とはほおなじ強度に保ちながら、インナーリー ド部の微細加工を可能としている。半導体素子をバンプ を介して搭載するインナーリード先端部のパンプとの段 統領が凹状になっていることにより、パンプ接続時にお ける位置ズレが発生してもパンプと前記接続面とが電気 的接続を行い易くしている。そして、バンプとの接続面 を凹状としてパンプとの接続面を挟む2面を凹状として いることにより、変形しにくいものとしている。また。 **本発明のリードフレースの製造方法は、このような構成** にすることにより、半導体素子をパンプを介して揺私す 又、上記において、四状に形成されているとは、インサー的。るインナーリード先端部の素子搭載面を凹状として、該 素子搭載面を挟む両面を凹状に形成した。上記不允明の リードフレームの製造を可能にするものである。そし て、第一のエッチング加工後、インサーリード先端部形 状を形成するためのパターンが形成された面側の居住さ れた部分に耐エッチング性のあるエッチング抵抗磨を埋 め込んだ後に、第二のエッチング加工を行うことによ り、インナーリード先端部の加工は、若材自体の原さよ り薄い、薄内部を外形加工することとなり、繊細加工が 可能となる。そして、板厚を全体的に薄くせず、下級化 素子をパンプを介して搭載するインナーリード先端部形 成節域のみを薄くして加工する為、加工時には、板厚を 全体的に薄くした場合と比べリードフレーム素材全体を 強固少しのとしている。

#### [0010]

【実施例】本発明のリートプレームの実施例を図じる。 で説明する。図1(4本実施例リートフレームの平面図で) あり 図1 (6)はN1 N2における断面図で、図2 ティーがよび例と(い)はも資体素子を搭載した場合の कार्याः विभावति । विकास स्थापित । विकास स्थापित । विकास स्थापित । [6] P. C. (1922) A. A. C. C. C. C. C. C. G. G. March 17, No. 3, 14 中、1.0はリートフレーム、1.1はインナーリード、1 1Aはインナーリート先端部、12はアウターリート 13はダムバー、14はフレーム部を示している。本実 **徒既のリードフレームは、国士(a)に示すように、**辛 導体素子をバンプを介して搭数するための第四のインサ ーリード先端部11Aを有するインナーリード11と、 該インナーリード11と一体となって連結された外部回 路と接続するためのアウターリード12、母胎対止の際 の出版の法出を防ぐためのダムバー ) 3等を有するもの で、42%ニッケルー鉄合金を岩材とした。一体もので、10 ある。インナーリード先端部11人の呼ぎは40ヵm メンナーリード本数プリリスと1時ではさばなったでした。 で、発度的には後半投に充分的えるものとなっている。 インナーリードビッチは0、12mmと、丛も(a)に 示す半導体装置に用いられている従来のワイヤボンデイ ングを用いた多ピン(小ピッチ)のリードフレームと比 べて、狭いビッチである。本実施例のリードフレー人の インナーリード先端部11Aは、筋面が図2(c)、図 2(d)に示すように、半時休奈子搭載面配と半時休奈 子搭載面を挟む両側の面を凹状に形成している。半時化一路 素子搭載面側が凹状であることによりバンプ部がインナ ーリード先端部11 Aの面内に乗り易く、位置スレが全 生してもパンプと先着面が接続し易い形状である。イン ナーリード先端部11Aの3面を凹状にしていることに より、機械的にも強いものとしている。

【0011】本実施圏のリードフレームを用いた開始月 **止型の半導体装置の作製には、半導体素子の端子部との** 接続にワイヤホンデイングを行わず、バンプによる接続 を行うものであるが、樹脂の月止、タムバーの切除等の 処理は、基本的に通常のリードフレームを用いてワイヤーの ポンデイング投続を施した平海休装置と同じ処理で行う ことができる。図6(6)は、本実施例リードフレーム を用いた樹脂料止型半済体装置の概略構成を示した側面 付である。

【0012】本発明のリートフレームの製造方法の実施 例を以下、図にそって説明する。図4は木孔明の実施例 ードフレームの製造方法を示すための。半導体業子をバ ンプを介して搭載するシナーリード先端部を含む要部に おける各工程町面図であり、ここで作製されるリードフ レームを示す平面図である[43 (a)のC1-C2部の 40 断面部についての製造工程内である。同4中、41はリ ードフレームお材、42人、421はレジストパター ン、4.3は第一の周日部、4.1は第二の周日部、4.5は 第一の四部、10は第二の四部、17は平坦共血、18 はエッチング状境際、10ほインナーリート先端部を示 す。先ず、4/20/ニックルー鉄合金から取り、厚みか。  $0:15\,\mathrm{mm}$ のリートフレーム器材引きの両面に、重々 ロム酸カリウムを感光剤とした水溶性 がりていし ジスト 第三次開口記録と、第二次開口記録は至く、は、大きな、デージがあるが、集制的では、データ派に何して続け、よーさ を実布した後、およさいターで 概を用いて、所定用は「5

ターン42A、42日を形成した。(1点4(a)) 第一の間口部 1 5は、後のエッチング加工においてリー ドフレーム素料41をこの間口部からベク状に関係する ためのもので、レジストの第二の間口部44は、リード フレームの半導体系子をパンプを介して搭載するインサ ーリード先端部の形状を形成するためのものである。第 一の閉口部43は、少なくともリードフレーム41ペン ナーリード先端部形成領域を含むが、核工程において、 テーピングの工程や、リードフレームを固定するクラン プ工程で、ベタ状に射触され部分的に薄くなった部分と の段差が影響になる場合があるので、エッチングを行う テルプラインナーリード共型の特殊がしていてはずは 大さめにとる必要がある。次いで、液温ちずこで、流度 48Bel の塩化型工鉄溶液を用いて、スプレー圧2。 5kg/cmi にて、レジストパターンが形成されたり ードフレーム系材41の両面をエッチングし、ベタ状 (平坦状) に腐蝕された第一の凹部45の深されがリー ドフレーム部材の1~3に達した時点でエッチングを止 めた。(144 (h))

この段階で、104(モ)に示すインナーリード先端部4 9部の(平面的な意味での)外形形状が実質的に作られ ている。上記第1回日のエッチングにおいては、リード フレーム素材41の両面から同時にエッチングを行った が、必ずしも両面から同時にエッチングする必要はな い。少なくとも、インナーリード先端部形状を形成する ための、所定形状の間口部をもつレジストパターン42 おが形成された面側から増蝕派によるエッチング加工を 行い、腐蚀されたインサーリード先端部形成節域におい て、所定量エッチンク加工し止わることができれば良。 - い。水実範囲のように、第1回目のエッチングにおいて リードフレーム系は41の西面から同時にエッチングす る理由は、両面からエッチングすることにより、後述す る第2回目のエッチンク時間を钥縮するためで、レジス トバターン428個からのみの片面エッチングの場合と 比べ、第1回日エッチングと第2回日エッチングのトー タル時間が短縮される。次いで、第二の間口部44側の 腐蝕された第二の凹部46にエッチング抵抗層48とし ての耐エッチング性のあるホットメルト型ワックス(サ ・インクテエック社験の酸ワックス、型番MR WB 6)を、ダイコータを出いて、住布し、ベタ状(平坦 釈)に腐棄された第二の四部46に埋む込んだ。レジス トパターン42日上し該エッナング収抗層48に逐布さ れた視聴とした。(図)())

エッチング抵抗壊するを、レジストバダーン 1210十分 面に集布する必要はないが、第二の凹部すらを含む。部 にのみ物布することは取し合に、図(1) (1) (1) (1) に、第三の四部468ともに、第二の四月第41個全面 むエッチングは抗暦(メモル布した) いれ絵例(使用) たなっず」で抵抗時(お)、アルカリ、軍撃とし、タス ング時にある程度の条数性のあるものが、射ましく、特に、上記ワックスに限定されず、UV競化型のものでも良い。このようにエッチンク抵抗層48をインナーリード光端部の形状を形成するためのパターンが形成された間隔の隔壁された第二の凹部46に埋め込むことにより、核工程でのエッチング時に第二の凹部46が腐蝕されて大きくならないようにしているとともに、高精細なエッチング加工に対しての機械的な強度補強をしており、スプレー圧を高く(2、5k8/cm²)とすることができ、これによりエッチングが深さ方向に進行し場り、スプレー圧を高く(7、5k8/cm²)とすることができ、これによりエッチングが深さ方向に進行し場けくなる。この後、ヘク状(平坦状)に腐蝕された第一つのロロボイト形成面積から、リードフトー人参拝415年下・ナングし、貫通させ、インナーリート先端部49を形成した。(図4(d))

O

この際、インナーリード先端部のエッチング形成面49 Sはインナーリード原にへこんだ凹状になる。また、先の第1回目のエッチング加工にて作製された。エッチング形成面49Sを挟む2面もインナーリード間にへこんだ凹状である。次いで、点体、エッチング抵抗層48の除去、レジスト限(レジストパターン42A、42B)の除去を行い、インナーリード先端が49が微細加工をれた図4(a)に示すリードフレームを得た。エッチング抵抗層48とレジスト股(レジストパターン42A、42B)の除去は水酸化ナトリウム水溶液により溶解除去した。

【0013】尚、上記実施例においては、エッチンク加工にて、図3(a)に示ように、インナーリード先端部向主を繋げた形状にして形成したものを得て、特体部15をフレス等により切断除去して図1(a)に示す形状を得る。図3(a)に示すものを切断し、図1に示す形状にする際には、図3(b)に示すように、通常、補強のためボリイミドデーアを使用する。図3(b)の状態で、プレス等により海体部15を切断除去し、図2(a)、図2(b)に示すように半導体架子20をインナーリード先端部11Aにバンア21を介して掲載した後、図6(a)に示すフィヤボンディング接続のものと同様に、例新封止をするが、半導体素子は、テーツをつけた状態のままで、図5(b)のように搭載され、そのまま樹脂解封止をするが、半導体素子は、テーツをつけた状態のままで、図5(b)のように搭載され、そのまま樹脂解封止きれる。

【0014】南、木方法によるインナーリード先端部4 9の機器化加上は、第二の四部46の形状と、最終的に 得られるインナーリード先端部の厚きしに左右されるし ので、何えば、板厚1至50万m3工(減くすると、図4 (+) に示す。平田塔(でを) 00万mとして、インナー リード先端部レッチ(テラ)、15mm3工(減起加工可能 となる。板厚1至50万m程度まで達くし、平均編版を フロカの程度11万元。インナールード大端部に、オロ カー 12m 程度1 続けは17円20万元。根で1 平田地(17)2円5円2 、17 オーロー1 大端部に、1 元

pは更に狭いビッチまで作製が可能となる。 【0015】

【発明の効果】本発明のリードフレールは、上記のよう に、半導体素子をパンプを介してインナーリード先端部 に搭数する、樹脂対正型半導体装置に用いられるリード フレームにおいて、パンプとパンプを搭載するインナー リード先端部との位置ズレが起きても、電気的接続がし 易いものの提供を可能とするものであり、且つ、エッチ ング加工にてインナーリード先端部の微細加工が可能な 構造としている。又、本発明のリードフレームの製造方 法は、半導体装置の多端子化に伴う、リードフレームの インナーリード先端部の外ピッチ化。簡細化に対応で き、且つ、牛蒡体装造作製のためのアセンフリT提や実 装工程等の核工程にも対比できる、上記不允明のリード フレームの製造を可能とするものである。結局、本発明 は、半導体装置用のリードフレームで、半導体装置の多 端子化対応でき、且つ、半時体装置作製の技工程にも対 心できる。高精細なリードフレームを提供することを可 能としている。

8 【図面の簡単な説明】

【図】】実施圏のリードフレーム

【図2】実施例のリードフレールを説明するための図

【図3】エッチング後のリードフレームの形状等を説明 するための図

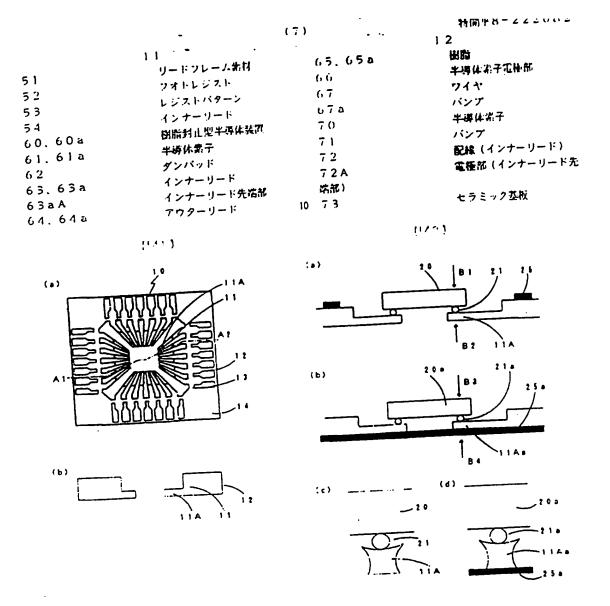
【194】 本発明実施圏のリードフレースの製造工程図 【図5】従来のリードフレースのエッチング製造工程を

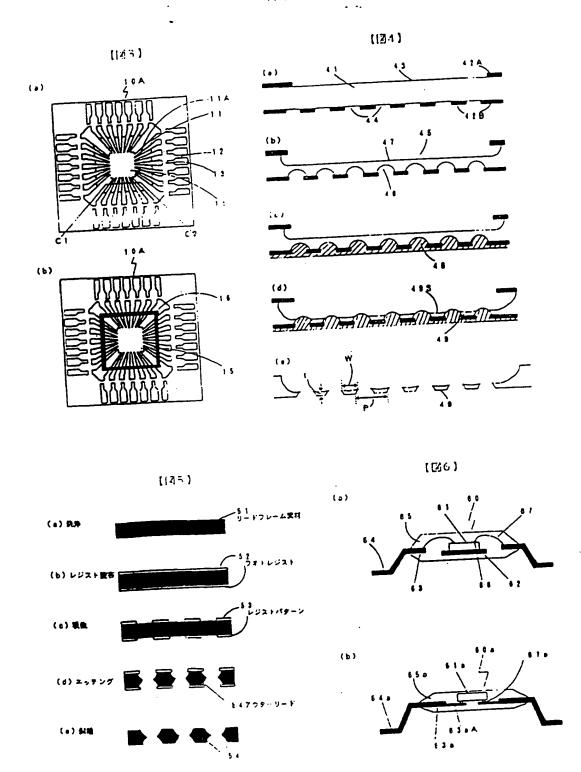
説明するための図 (136) 樹脂対止型半週体装置図

【図7】従来のフリップチップはを説明するための図

(符号の説明)

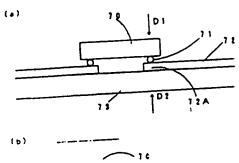
)	[44 22 0.75 K 132 1	
	10	リードフレーム
	1.1	インナーリード
	113	インナーリード 先端部
	12	アロターリード
	13	ダムバー
	1.4	フレーム部
	15	逐体
	- ·	テープ
	16	半導体岩子
	20. 20 a	バンブ
40		テープ
	25, 25 a	リードフレーム素材
	11	レジストパターン
	42A, 42b	数 の間口部
	1.3	数二の間(1部)
	1 -1	第一の問題
	15	第二の回割
	1.6	表104/40 卷二六四四
	17	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	1.8	全元 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
•	· · ·	インサーリート先輩部





2 - - 2003, FAST Version: 1.03.0002

[[47]





02/19:2003, EAST Version: 1.02.0002